

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРОМВІДЛЯЮЧИХ ТРАВИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ CdTe

Чайка М.В.^{1,2}, Томашик З.Ф.², Томашик В.М.²

¹ Житомирський державний університет імені Івана Франка, laridae92@gmail.com

² Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

Для хімічної обробки поверхні напівпровідників типу $A^{II}B^{VI}$ найчастіше використовують бромвмісні суміші, зокрема, розчини Br_2 в CH_3OH , етанолі, ДМФА або в HBr. Проте такі травники нестабільні, мають велику швидкість зняття матеріалу, а їх компоненти токсичні. В бромвідляючих травниках при взаємодії вихідних компонентів – HBr і окисників (HNO_3 , H_2O_2 , $K_2Cr_2O_7$ та ін.), виділяється Br_2 , який розчиняється в надлишку HBr, утворюючи травильні композиції, схожі за своїми властивостями та складом на розчини Br_2 в HBr.

Метою роботи є дослідження особливостей формування бромвідляючих травильних композицій в залежності від природи окисників, розрахунок вмісту Br_2 в HBr у таких розчинах, встановлення їх впливу на швидкість хіміко-динамічного полірування (ХДП) та якість полірованої поверхні CdTe.

Для бромвідляючих травників на основі HBr та HNO_3 , H_2O_2 або $K_2Cr_2O_7$ нами теоретично розраховано кількість утвореного Br_2 згідно рівнянь реакцій хімічної взаємодії вихідних реагентів і розчинення його в HBr та проведено порівняння цих результатів з даними експериментів ХДП монокристалів CdTe.

Система HNO_3 –HBr. В бромвідляючих травильних розчинах нітратна кислота діє як сильний окисник, що забезпечує великі швидкості розчинення напівпровідників та високу поліруючу здатність, а HBr є добрим мінеральним розчинником і видає з поверхні різноманітні оксиди. Активним компонентом таких травників виступає Br_2 , що утворюється згідно наступних реакцій:



Виходячи з густин кислот та їх концентрацій, нами розраховано вміст Br_2 в HBr у водних розчинах HNO_3 –HBr згідно рівнянь реакцій (1, 2) та встановлено, при якому співвідношенні вони прореагують повністю (рис. 1).

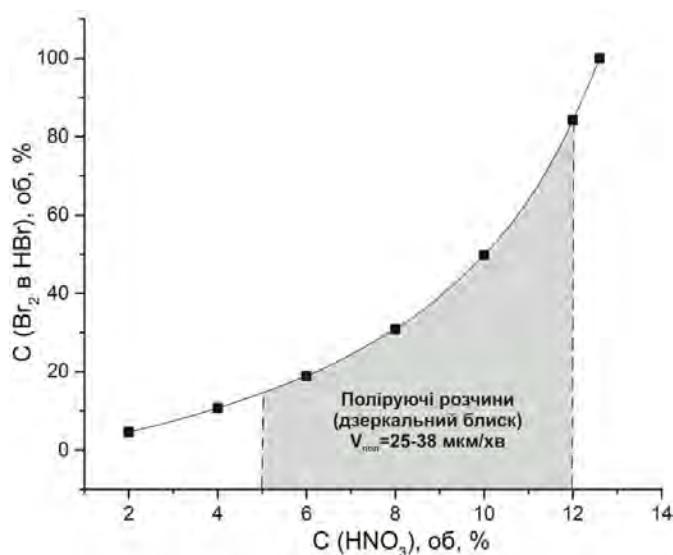


Рис. 1. Концентраційна залежність вмісту Br_2 в HBr (об. %) у водних розчинах HNO_3 –HBr ($T = 298 \text{ K}$, $\gamma = 86 \text{ хв}^{-1}$).

Склади вихідних розчинів (мас. %): HNO_3 – 70%, HBr – 40%

Промивка: 1 хв 0,1 M $Na_2S_2O_3$ + 1 хв. H_2O + 2 хв. H_2O + 1 хв. H_2O

Авторами [1] виявлено, що концентрація Br₂ в травильних сумішах зростає зі збільшенням вмісту окисника і досягає максимуму при 12,6 об. % HNO₃, що відповідає максимальній швидкості ХДП. Подальше збільшення вмісту HNO₃ призводить до зменшення концентрації активного компоненту у травнику і, як наслідок, зменшення $V_{ХДП}$ та погіршення якості полірованої поверхні. Експериментально встановлено [1], що травники з невеликим вмістом HNO₃ (5-12 об. %) в HBr, які відповідають за розрахунком розчинам складу 14,4–84,2 об.% Br₂ в HBr, володіють середніми $V_{ХДП} = (25-38 \text{ мкм}/\text{хв})$ та є найбільш перспективними для формування поліруючих сумішей, оскільки після ХДП одержується полірована поверхня CdTe з дзеркальним блиском.

Система H₂O₂–HBr. Для зменшення швидкостей розчинення CdTe та покращення властивостей полірованої поверхні доцільно застосовувати H₂O₂ в складі бромвиділяючих травильних композицій замість HNO₃. Між компонентами травників на основі H₂O₂ проходить хімічна реакція:

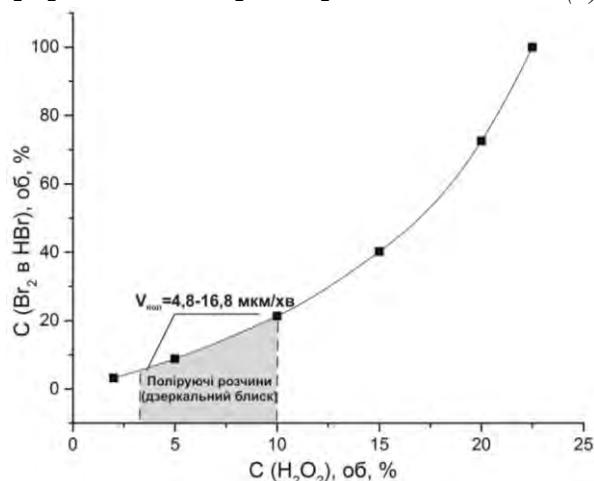


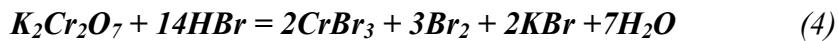
Рис. 2. Концентраційна залежність вмісту Br₂ в HBr (об. %) у розчинах H₂O₂ – HBr (T = 291 K, $\gamma = 86 \text{ хв}^{-1}$).

Склади вихідних розчинів (мас. %): H₂O₂ – 35 %, HBr – 40 %

Промивка: 1 хв. 0,01 M Na₂S₂O₃ + 1 хв. H₂O + 2 хв. H₂O + 1 хв. H₂O

Згідно наведеної реакції нами проведено теоретичний розрахунок вмісту Br₂ в HBr у таких розчинах (рис. 2) та за даними [2] встановлено його вплив на швидкість ХДП і якість полірованої поверхні CdTe. При збільшенні вмісту H₂O₂ від 2 до 10 об. % відбувається зростання швидкості розчинення CdTe, а максимальна $V_{ХДП}$ спостерігається при вмісті 10 об. % H₂O₂ в HBr [2]. Можливо це пояснюється тим, що при такому співвідношенні вихідних компонентів виділяється найбільша кількість Br₂, який розчиняється в надлишку HBr. В розчинах із вмістом (15-25) об. % H₂O₂ в HBr на поверхні CdTe з'являється сіро-чорний наліт, а при збільшенні вмісту H₂O₂ до 50 об. % утворюється чорна блискуча поверхня з сірими та чорними плямами. Це, очевидно, пов'язано зі зменшенням вмісту активного компоненту в травнику. Встановлено, що поліруючі травники формуються в сумішах з невеликим вмістом H₂O₂ (2-10 об. %) в HBr, які відповідають за розрахунком розчинам складу 3,2-21,3 об.%Br₂ в HBr, при цьому $V_{ХДП} = 4,8-16,8 \text{ мкм}/\text{хв}$ для CdTe.

Система K₂Cr₂O₇–HBr. Травильні розчини, які містять дихромат-іони та HBr характеризуються невисокими швидкостями розчинення напівпровідників типу A^{III}B^V та A^{II}B^{VI} при високій якості полірування поверхні. Концентраційна залежність теоретично розрахованого вмісту Br₂ в HBr згідно рівняння реакції між компонентами травника зображена на рис. 3.



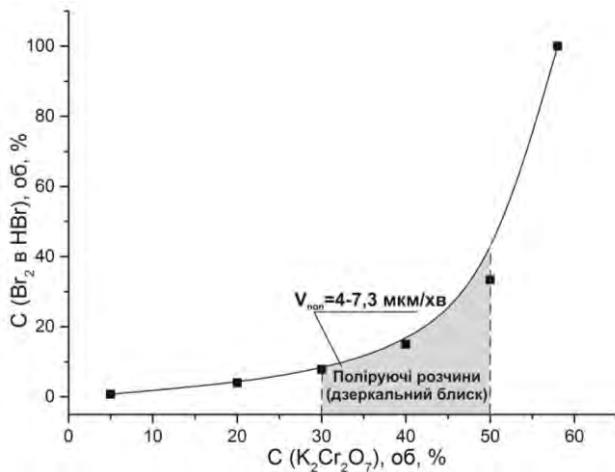


Рис. 3. Концентраційна залежність вмісту Br_2 в HBr (об. %) у водних розчинах $K_2Cr_2O_7 - HBr$ ($T = 295$ К, $\gamma = 82$ хв $^{-1}$).

Склади вихідних розчинів (мас. %): $K_2Cr_2O_7 - 10,9$ % водний розчин; $HBr - 40\%$;

Промивка: 30 сек. 0,1 М $Na_2S_2O_3 + 1$ хв. $H_2O + 2$ хв. $H_2O + 1$ хв. H_2O

Хімічну взаємодію CdTe з цими травниками нами досліджено в інтервалі (5-60 об. %) $K_2Cr_2O_7$ в HBr [3], що обґрунтовано даними наших розрахунків вмісту Br_2 в HBr згідно реакції (4). Виявлено, що в суміші складу (об. %): 59 $K_2Cr_2O_7 + 41 HBr$ вихідні розчини реагують повністю і виділення Br_2 припиняється. Повільні поліруючі травники з невеликими $V_{ХДП} = (4-7,3$ мкм/хв) формуються в інтервалі концентрацій 30-50 об. % $K_2Cr_2O_7$, що відповідає за розрахунком розчинам з вмістом 7,8-33 об. % Br_2 в HBr . Поверхня CdTe після ХДП такими травильними композиціями полірована з дзеркальним бліском.

Отже нами встановлено, що природа окисників (HNO_3 , H_2O_2 або $K_2Cr_2O_7$) впливає на формування поліруючих бромвиділяючих травників із різними швидкостями ХДП поверхні монокристалів CdTe. Показано, що внаслідок взаємодії між вихідними компонентами згідно реакцій (1-4) виділяється різна кількість Br_2 , який виступає активним компонентом цих травників. Використання окисників із різними властивостями (хімічні властивості, стандартний електродний потенціал, густина, розчинність у воді тощо) робить їх універсальними для приготування поліруючих травильних композицій. Такі травники діють більш м'яко, однорідно і рівномірно, причому можна вибирати поліруючі розчини з необхідним спектром швидкостей ХДП для різних технологічних цілей (табл. 1).

№ п/п	Склади поліруючих розчинів	Розрахований вміст Br_2 в HBr , (об %)	$V_{\text{пол.}}$ мкм/хв	Технологічне використання
1	5-12 об. % HNO_3 в HBr	14,4-84,2	25-38	Швидке зняття порушеного шару, швидке зменшення товщини пластини
2	2-10 об. % H_2O_2 в HBr	3,2-21,3	4,8-16,8	контрольоване зменшення товщини пластин, фінішне полірування
3	30-50 об. % $K_2Cr_2O_7$ в HBr	7,8-33	4-7,3	контрольоване зменшення товщини пластин, зняття тонких шарів матеріалу, хімічна обробка тонких плівок, фінішне полірування

1. Окрепка Г.М. Застосування водних розчинів HNO_3 - HBr для хімічного полірування монокристалів $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ / Г.М. Окрепка, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.І. Гнатів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9, №4. – С. 854-858.
2. Гнатів І.І. Хімічне травлення монокристалів CdTe та $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ травильними розчинами системи H_2O_2 - HBr / І.І. Гнатів, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик, І.Б. Стратійчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, №4. – С. 618-621.
3. Чайка М.В. Хімічна взаємодія CdTe , $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$ та $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ з водними розчинами $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ - HBr (HCl) // М.В. Чайка, Р.О. Денисюк, З.Ф. Томашик, В.М. Томашик / Вопросы химии и хим. технологии. – 2018. – №1. – С. 51-56.

КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМЕРНОСТІ СОРБЦІЇ СПОЛУК УРАНУ (VI) ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИМИ АНІОНІТАМИ

Черевична І. Ю.¹, Перлова О. В.¹, Дзязько Ю. С.²

¹ Одесський національний університет імені І. І. Мечникова, iren_galutskaya@ukr.net

² Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

Видобування та переробка уранових руд має стратегічне значення для України, оскільки розвиток атомної енергетики є запорукою енергетичної незалежності держави. Проте при переробці уранвмісних мінералів утворюється великий об'єм рідких відходів, які потребують утилізації. Для вилучення урану (VI) з таких відходів застосовують методи осадження, рідинної екстракції, сорбції, флотації, біологічні методи тощо. Найпростішим та найефективнішим методом вилучення урану з розбавлених розчинів є сорбційний метод. Наразі актуальною задачею є розробка високоефективних та економічно доступних сорбентів, селективних до сполук урану (VI). Перспективними є полімер-неорганічні іоніти на основі іонообмінних смол, які характеризуються селективністю, високою швидкістю сорбції та значною обмінною ємністю.

Мета роботи – встановити кінетичні закономірності сорбційного вилучення урану (VI) з водних розчинів органо-неорганічними аніонітами.

Органо-неорганічні аніоніти (зразки 1-5) були синтезовані в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України шляхом модифікування гелевої аніонообмінної смоли ЕДЕ-10П (зразок 0) гідратованим діоксидом цирконію (ГДЦ). Полімерна матриця містить як сильно-, так і слабкоосновні аміногрупи. ГДЦ осаджували в об'ємі полімеру шляхом імпрегнування 0,1 М (зразки 1, 2, 5) або 1 М (зразки 3, 4) розчинами ZrOCl_2 з подальшим осадженням 1 М розчином NH_4OH . Осадження ГДЦ в полімерній матриці проводили при 298 К (зразки 1, 3, 5) або 373 К (зразки 2 і 4). Для імпрегнування смоли застосовували водні розчини ZrOCl_2 (зразки 1-4), в яких цирконій знаходився у вигляді гідроксокомплексів, або розчин цієї солі у водно-гліцериновій суміші, яка містила 80 % органічного розчинника (зразок 5). Умови синтезу обумовлювали різний розмір інкорпорованих частинок ГДЦ, який становив 5-50 нм (агреговані або неагреговані первинні частинки) та 100-300 нм (агрегати). Як видно з рисунку, осадження з менш концентрованого розчину солі металу при кімнатній температурі призводить до формування нанорозмірних частинок неорганічної складової.

Такі включення переважно утворюють островці (10-80 нм), де наночастинки розташовані дуже близько одна від одної, проте вони є ізольованими. Іншими словами, за цих умов агрегація наночастинок не відбувається внаслідок їх стабілізації стінками гідрофільних пор полімеру, де, ймовірно, вони локалізовані. При підвищенні температури до 373 К утворюються більші первісні частинки (\approx 30 нм). Їх осадження, вочевидь, відбувається у гідрофобних порах полімеру, які є значно більшими, ніж гідрофільні. Розмір цих частинок є значно меншим, ніж розмір пор, де відбувається осадження. Зважаючи на це, гідрофобні пори не спроможні виконувати стабілізуючу функцію: на фотографії помітні глобуллярні агрегати з розвиненою поверхнею.